# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-128335

(43)Date of publication of application: 22.05.1989

(51)Int.CI.

H01J 27/02 H01J 27/26

H01J 37/08

(21)Application number: 62-286378

(71)Applicant: RIKAGAKU KENKYUSHO

(22)Date of filing:

12.11.1987

(72)Inventor: TANBA MORITAKE

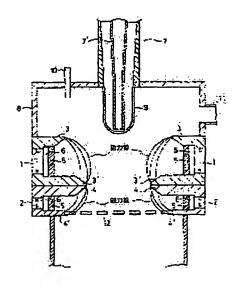
**SAKAMOTO YUICHI** 

# (54) ELECTRON CYCLOTON RESONANCE TYPE ION SOURCE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To make an ion high in current density possible to be drawn out so efficiently by installing a yoke which generates a magnetic field leading to an ion drawer electrode part from the inward.

CONSTITUTION: Two cylindrical permanent magnets 1, 2 are set up in and around an ion source by opposing the same magnetic poles to each other, and at both ends of these magnets 1, 2, there are provided with yokes 3, 3' and 4, 4' being projected inward a device. An ion drawer electrode 12 is set up on the same surface with the yoke 4', and a magnetic line of force is made so as to lead to the electrode 12 from the inward. In the device constituted like this, after the inside of the device is exhausted, hydrogen gas is led into the device, and when a microwave is led thereinto by a waveguide 7, plasma is generated there. This generated plasma is caught by a caps magnetic field, and thereby the temperature and density are raised up, while it is transferred to the electrode 12 by a divergent magnetic field leading to an



end of the yoke 4', and thus an ion is efficiently drawn out by the electrode 12.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

# @ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

#### 四公開特許公報(A) 平1-128335

@Int\_CI\_4

證別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)5月22日

H 01 J 27/02 27/26 7013-5C 7013-5C

37/08

7013-5C

審査請求 未諳求 発明の数 1 (全3頁)

🛛 発明の名称

電子サイクロトロン共鳴型イオン源

印特 顧 昭62-286378

図出 願 昭62(1987)11月12日

個発 明 者 丹 波 鎏 武 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

眀 者 坂 本 雄 73発

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

理化学研究所 仍出 顋 人

埼玉県和光市広沢2番1号

稔 弁理士 中村 外4名 30代 理

1.発明の名称

電子サイクロトロン共鳴型イオ

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 共鳴磁場内にマイクロ波を導入して、プラズ マを発生し、このプラズマ中からイオンを引き 出す電子サイクロトロン共鳴型イオン源におい て、内方からイオン引き出し電極部分に至る磁 界を発生するヨークを備えたことを特徴とする 常子サイクロトロン共鳴イオン歌。
- ② 前記ョークの一端が、イオン引き出し電極の 周囲で終端していることを特徴とする特許請求 の範囲第(1)項配載の電子サイクロトロン共鳴型 イオン源。
- (3) 前記ョークの一端が、前記イオン引き出し電 極を兼ねることを特徴とする特許請求の範囲第 (1)項記載の電子サイクロトロン共鳴型イオン源。
- (4) 前記磁界が前記イオン引き出し電極方向へ発 敗していることを特徴とする特許的求の範囲第 (1) 項記載の電子サイクロトロン共鳴型イオン源。

#### 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、電子サイクロトロン共鳴によって発 生したプラズマ中から効率よくイオンを引き出す ことのできるイオン顔に関する。

### (徒来の技術)

徒来、反対極性の永久磁石の磁極片を対向して 配置して共鳴領域を形成し、この共鳴領域に高温 高密度のプラズマを形成する電子サイクロトロン 共鳴理像を利用したプラズマ発生装置が知られて いる(特公昭58-37680号公報)。

(発明が解決しようとする問題点)

この徒来の電子サイクロトロン共鳴型プラズマ 発生装置をイオン源に利用しようとすると、2個 のドーナッツ状の永久磁石を空間を設けて互いに 反発する形状に配置していたため、空間に生成さ れたプラズマは永久磁石の磁力線に循提され、効 果的にプラズマを所望するイオン引き出し電極部 へ始送できない欠点があった。

### (問題点を解決するための手段)

従って、本発明では、共鳴磁場内にマイクロ波を導入して、プラズマを発生し、このプラズマ中からイオンを引き出す電子サイクロトロン共鳴型イオン顔において、内方からイオン引き出し電極部分に至る磁界を発生するヨークを備えたことにより上記問題点を解決した。

#### (作用)

安定に供給されたマイクロ波は、効率よくプラズマを生成し、生成プラズマはカスプ世場に請捉され、高温高密度プラズマとなる。このプラズマは、内方からイオン引き出し電極部分に至る競場によりイオン引き出し電極部に効率よく輸送される。

#### (発明の効果)

本発明によれば、電子サイクロトロン共鳴により生成されたプラズマは効果的にイオン引き出し電極部へ輸送され、効率よく、高い電流密度のイオンを引き出すことができるため、エッチング装置等に有効である。

管?にて供給され、その内導体?" は先端部で 1/4 波長の輻射系を形成しており、さらにその内 導体で、先端部を外囲して大気系よりイオン源装 置8ヘマイクロ波を伝送すべくセラミックス真空 シールりが設けられている。磁力被は装置の軸方 向に延びており、またマイクロ波を供給する同軸 導波管?が同軸上に設けられているので、同軸導 波臂7の内導体7.が磁力線を切ることがない。 徒って、磁力線に捕捉されたプラズマにより中心 導体が叩かれて温度上昇を招き同軸導波管での先 韓部分に設けられた真空シールセラミック 9 を破 壊することがない。また、磁力線はヨーク 3.3'、 4 、 4 、から発生され、永久磁石 3 、 4 は磁力線 に捕捉されたプラズマの衝突を直接受けることが ないので、温度が上昇して永久磁石3.4を磁気 的に破壊することもない。さらに、真空シール9 先端部を冷却すべく同軸導波管での内導体ですの 内側に冷却用空気圧送手段が接続されており、冷 却空気がシール 9 先端部内側に吹き付けられる。

このように構成された装置において、真空ポン

#### (実施例)

本発明の実施例を図面を用いて説明する。第 1 図は、本発明の一実施例のイオン訳の断面図である。

イオン源の周囲には二つの円筒状の永久磁石が 同一磁極を対向して設置されており、各永久磁石 1.2の両端には装置内方に突出するヨーク3, 3', 4, 4'が設けられている。各永久磁石1, 2のヨークの端部間には磁力線が発生して、カス プ磁場が形成され、プラズマの効果的な閉じ込め と、所望するパラメーター(電子温度、密度)が 得られるように成っている。イオンを引き出し電 極12はヨーク4′の韓都と同一面に設置され、 磁力線が内方からイオン引き出し電極 1 2 に至る ようにされている。永久磁石1.2としては、サ マリウムーコパルト合金製のものが使用できる。 永久磁石1.2の各々の内側には冷却水道流用仕 切り板5が設けられて、冷却水通路6が形成され、 この通路に冷却水が流されて、磁石片1、2が冷 却される。マイクロ波は、同図上部から同軸導波

第2 図は、ヨーク 4 \* の遠部がイオン引き出し 電極 1 2 を兼ねる別の実施例の断面図である。ョ ーク 3 · 3 · 4 · 4 \* で形成されるカスプ磁界に り閉じ込められたプラズマは、イオン引き出し電 極 1 2 を兼ねるヨーク 4 \* の蟾部に至る研界がイ に輸送されるが、本実権例においては磁力線がイ オン引き出し電極 1 2 全面に渡って拡がり、イオ ン引き出し電極に近付くにつれて磁場の強さが徐々に弱まるので、イオンを効果的に引き出すことができる。

# 4.図面の簡単な説明

第1図および第2図は、本発明の実施例の断面 図である。

1,2…永久硅石、3,3',4,4'…ョーク、5…冷却水麦液用仕切り板、6…冷却水路、

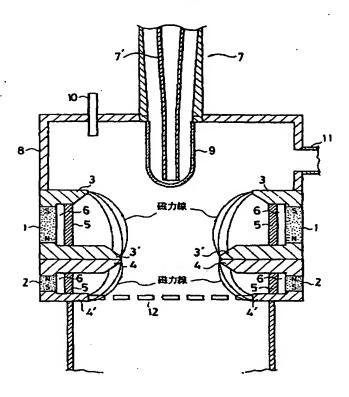
7 … 岡軸導波管、7 " … 内導体、

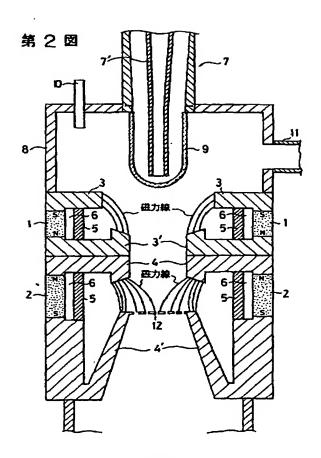
8…イオン源装蔵、9…真空シールセラミック、

1 0 … 排気管、11 … ガス供給管、

12…イオン引き出し電極。







(3)